



TISKOVÁ ZPRÁVA

Akademie věd ČR nabízí spolupráci Siemensu

Možnost spolupráce Akademie věd ČR s nadnárodní společností Siemens se otevírá po návštěvě člena představenstva tohoto globálního elektronického koncernu Klause Helmricha ve dvou špičkových pracovištích AV ČR. Právě on totiž ve firmě Siemens zodpovídá za výzkumné a vývojové aktivity. V doprovodu předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a dalších odborníků naší nejvýznamnější vědecké instituce se v pondělí 25. března 2013 mimo jiné seznámil s vývojem nové generace biosenzorů v Ústavu fotoniky a elektroniky (ÚFE) AV ČR a s výzkumem „materiálu budoucnosti“ – grafenu – v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského (ÚFCHJH) AV ČR.

Prof. Jiří Drahoš tuto ukázkou vysokého vědeckého potenciálu jednotlivých pracovišť AV ČR osobně sjednal s generálním ředitelem skupiny Siemens v ČR Eduardem Palíškem, a to u příležitosti nynější návštěvy vrcholových manažerů Siemens AG v Česku. Koncern totiž v těchto dnech otevřel nové vývojové a prototypové centrum v Praze a Brně (viz [tisková zpráva](#)), na němž spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technických v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně.

V souvislosti s návštěvou manažerů Siemens v ústavech AV ČR prof. Jiří Drahoš uvedl, že tato firma v současné době omezuje aktivity ve svých mateřských centrech a hledá partnery, kde lze pracovat levněji. „Je to jenom nanovzorek toho, co může Akademie věd nabídnout,“ shrnuje prof. Jiří Drahoš. Kromě zástupců AV ČR se prohlídky pracovišť ÚFE AV ČR a ÚFCHJH AV ČR zúčastnili také rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a rektor ČVUT prof. Václav Havlíček.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR